



CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

POLITÉCNICA

## Solicitud al Director Académico del CSDMM

de aspirante a realizar sus estudios de Grado en Diseño de Moda por la UPM

El que suscribe,

Apellidos:

Nombre:

DNI:

habiendo realizado estudios previos de,

Solicita su admisión en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid para cursar los estudios de Grado en Diseño de Moda por la Universidad Politécnica de Madrid.

Adjunto a la presente solicitud, los siguientes documentos:

- 1.- Currículum vitae
- 2.- Trabajos propios relacionados con el diseño, la moda o la imagen, en general.
- 3.- Textos, redacciones, críticas o trabajos teórico-valorativos

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales del alumno serán tratados en los siguientes términos. Igualmente, cuando se faciliten datos de terceros, el alumno se compromete a obtener su previo consentimiento, así como a informarles del tratamiento en estos términos. Responsable: Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid FUNDISMA (CSDMM). Finalidad: gestionar su solicitud de plaza o matrícula. Legitimación: la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Destinatarios: los datos podrán ser comunicados a la Universidad Politécnica de Madrid y a otros organismos públicos cuando exista obligación legal. Conservación: mientras sea necesario para alcanzar los fines descritos y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a CTRA. VALENCIA, KM 7 - CAMPUS SUR UPM BLOQUE I 28031 MADRID (Madrid). En caso de disconformidad con el tratamiento, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CARTA DE MOTIVACIÓN (puede continuar en otra hoja):